

JP59033430 Biblio | Page 1

Drawing





OPTICAL SWITCH



Patent Number: Publication date:

JP59033430



1984-02-23

Inventor(s):

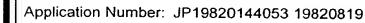
YAMASHITA MAKI; others: 03

Applicant(s):

TATEISHI DENKI KK



厂 JP59033430



Priority Number(s):

Requested Patent:

IPC Classification:

G02F1/31; G02B5/174

EC Classification:

Equivalents:

Abstract



PURPOSE:To attain a high extinction ratio, by providing heating electrodes independent of each other near the base part side and the branch part side of a branching optical waveguide formed with an optical material whose refractive index is changed by temperature.

CONSTITUTION: A Y-shaped optical waveguide 2 is formed on a soda glass substrate 1, and this optical waveguide 2 is constituted with a base part 3 and two branch parts 4 and 5 branched from the base part 3 at equal angles. Rhombic heating electrodes 6, 7, and 8 are formed near one another on the side of the base part 3 and the side of branch parts 4 and 5 in the branching position of the Yshaped optical waveguide 2. Heating electrodes 6-8 are formed by vapor-depositing Ni-Cr, Ti or the like and are independent of one another, and electrical conduction is controlled individually by a power supply circuit 9.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A)

昭59-33430

Mnt. Cl.3

?

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和59年(1984)2月23日

G 02 F 1/31 G 02 B 5/174

7348-2H 8106-2H

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

多光スイツチ

印特

20出

願 昭57—144053

願 昭57(1982)8月19日

⑫発 明 者 山下牧

京都市右京区花園土堂町10番地

立石電機株式会社内

⑫発 明 者 井上直久

京都市右京区花園土堂町10番地

立石軍機株式会社内

沙発 明 者 森和彦

京都市右京区花園土堂町10番地

立石電機株式会社内

⑩発 明 者 俣野正治

京都市右京区花園土堂町10番地

立石電機株式会社内

⑪出 願 人 立石電機株式会社

京都市右京区花園土堂町10番地

⑪代 理 人 弁理士 岸本瑛之助 外4名

明 細 書(3)

1. 発明の名称

光スイツチ

2. 特許請求の範囲

温度により屈折率の変化する光学材料によって形成され、基幹部およびこれより分岐する分岐部からなる光導波路、ならびに

この光導波路の分岐場所上において、基幹部側および分岐部側にそれぞれ独立にかつ近接して設けられた発熱電極、

を備えた光スイツチ。

3. 発明の詳細な説明

この発明は光スイッチに関し、特に温度によって屈折率が変化する熱光学効果を利用した光スイッチに関する。

現在、光導波路の材料としては稠々のものが

提案され、使用されている。ニオブ酸リチウム、タンタル酸リチウムなどによつて代表される強

郡電体材料、ガリウムヒ素が代表的な化合物半

導体、パイコール、パイレックス、BK7など
が代表的なガラス材料、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリスチレン(PS)など
の高分子材料、YIGが代表的な物質である磁
性材料などがあげられる。

そして強誘電体材料で形成された光導波路においては電気光学効果や音響光学効果を利用して光スイッチが実現されている。化合物半導体では、主にPn接合の空乏層の厚さを変えることで光導波路の厚さを変え、モードのカットオフ状態と等波状態とを切り替えている。化合物半導体においては、さらに音響光学効果を用いても光のスイッチングは可能である。磁性材料で

は磁気光学効果により光のスイッチングが行われている。

-{

ガラス材料および高分子材料はいずれも、電 気光学効果、磁気光学効果、音響光学効果等を もたないために光導波路の屈折率の制御に難点 があり、光スイッチの実現は困難であった。強 度の膜厚の光導波路しか作製できないの μm 程 度の膜厚の光導波路しか作製できるという長所が 上の厚膜の光導波路が作製できるという長所が あので、これらの材料においても光スイッチ の実現が窺まれていた。

ガラス材料および高分子材料の屈折率制御を 行なう唯一の方法は、温度により屈折率が変化 する熱光学効果を利用することである。 しかし 現在までに熱光学効果を利用したカットオフ型

は最適ではなく、放射光が他の光導波路を伝搬する光のノイズとなる可能性があるなどの欠点がある。

ての発明は上述の実情に競み、熱光学効果を利用した光スイッチであつて、厚膜光導波路が作製可能なガラス材料や高分子材料にも適用することができ、しかも構造が簡単で、高消光比を得ることができ、高集積化が可能な構造の光スイッチを提供することを目的とする。

この発明による光スイッチは、温度により原 打事の変化する光学材料によつて形成され、基 幹部およびこれより分岐する2つの分岐部から なる光導波路、ならびにこの光導波路の分岐場所 上において、基幹部側および分岐部側にそれぞ れ独立にかつ近接して設けられた発熱電極、を 備えていることを特徴とする。

の光スイツチが提案されているだけである。と の光スイッチにおいては3次元光導波路の一定 長部分が低屈折率になっており光導波路がこの 部分で切れた状態となっている。この低船折率 部分上には発熱電極が作製されており、その発 熱により屈折率が高くなり光導波路がつながる ことにより光導波路中の光が伝搬する。発熱な 極による発熱がない場合には、低屈折率部分で 光導波路のモードはカツトオフとなり光は芸板 方向に放射され、光導波路を伝搬する光量が減 少するので、発熱電極の発熱の有無により光ス イッチングが可能となる。しかしながら、この 構造の光スイツチでは、発熱電極を発熱させな い場合には、光が基板方向に放射され光が有効 に利用されないという問題がある。また高集積 化した場合などにはカットオフ構造のスイツチ

以下、図面を参照してこの発明の実施例について開述する。

特開昭59-33430(3)

第1図において、代表的なガラス材料であるソーダガラス甚板(1)上にY字形の光導波路(2)が形成されている。光導波路(2)は、基幹部(3)と、これより等角度で分岐する2つの分岐部(4)(5)とから構成されている。光導波路(2)はたとえば銀の拡散により作製される。すなわち、基板(1)カによりないで、サカの蒸着膜がある。この後、光導波路(2)となる部分を除着膜を蒸着し、なる部分および拡散阻止層を移転(1)内に拡散させる。銀は光導波路(2)となる部分にのみ拡散される。銀は光導波路(2)となる部分にのみ拡散される。

2

このようなY字形光導波路(2)の分岐場所上において、基幹部(3)側および分岐部(4)(5)側にそれぞれ、互いに近接して姿形の発熱電極(6)および

を伝搬してきた光は、第3回に示すように高屈折率部分の光導波路中のみを伝搬し分岐部(4)の展析平は発熱電極(6)(7)直下の部分の周折率よりも低く、光はこの分岐部(5)へは漏れない。発熱電極(6)(8) 確下の光導液の大は分岐部(6)(8) 確下の光導液のの大は光は分岐部(5)へ伝旋する。そして、分岐部(4)へは光は漏れない。このように、発熱させるべき発熱電極を切り替えることにより、分岐部(4)または(5)への光のスイッチングが遊成される。

この発明には、熱光学効果をもつすべての材料に適用可能であり、ガラス材料、高分子材料に限定されないのは言うまでもない。 諾板上に光準波路を形成するための不純物の種類も菇板の材料に応じて選択されるべきのものであり、

(7) (8) が形成されている。発熱電極(6) ~(8) はたとよえば Ni ー Cr、 Ti などを蒸着することに用り り形成される。これらの発熱電極(6) ~(8) は相互に独立であり、電源回路(9)によって別個に通過である。発熱電極への印加電圧は交流の通流であってもよい。発熱電極への印流であっても発熱電極が発熱すると、その直下の光準で とり発熱電極が発熱すると、その直下の光準で とり発熱電極が発熱すると、その直下の光準で とり発熱電極が発熱すると、その直下の光準で とり発熱電極が発熱すると、の直下の光準で とり発力ラスの場合、0~100℃の温度範囲で 優大10~3 程度の屈折率変化が生じる。

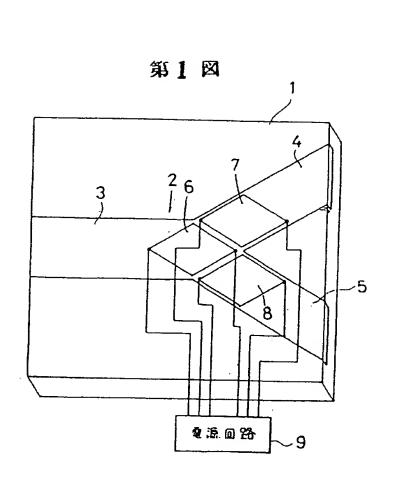
発無電極(6)~(8)のいずれもが発熱していない 場合には、基幹部(3)を伝搬してきた光は第2図 に示すように両分鉄部(4)(5)に等しく分れて進む。 これらの発熱電極中の2つの発熱電極(6)(7)を電 顔回路(9)によつて発熱させると、電極(6)(7)下の 光導波路の屈折率が増加する。このため基幹部(3)

また発熱電極の形状およびその材料も任意に決定することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の実施例を示す斜視図、第 2図および第3図は光のスイッチングの様子を 示す図である。

(1) · · · 兹板、(2) · · · Y 字形光導波路、(3) · · · 兹幹部、(4) (5) · · · 分岐部、(6) (7) (8) · · · 発熱電極。以上



4,

